

HORNOS DE RETORTA DE SUELO ELEVABLE HASTA 1100 °C



SKU: N / A | **Categorías:** [Fabricación Aditiva](#), [Hornos de retorta de pared caliente hasta 1100 °C](#), [Hornos de retorta de suelo elevable hasta 1100 °C](#), [Nabertherm](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Detalles



Horno de retorta de base elevable
LBR 300/11 H₂ con técnica de seguridad
para el funcionamiento con hidrógeno
como gas de proceso



Sistema de gestión de gas en
el horno de retorta de base
elevable **LBR 300/11 H₂**

- Horno de retorta de base elevable **LBR 300/11 H₂** con técnica de seguridad para el funcionamiento con hidrógeno como gas de proceso
- Sistema de gestión de gas en el horno de retorta de base elevable **LBR 300/11 H₂**

Los hornos de retorta de suelo elevable LBR son aptos para procesos de producción que se deben realizar en atmósfera de gas protector/reactivo. Con respecto a los datos básicos de rendimiento, estos modelos presentan la misma estructura que

los modelos SR. Su tamaño y forma de construcción con suelo elevable de accionamiento hidráulico facilitan la carga en la producción. Los hornos de retorta se ofrecen en diferentes tamaños y versiones.

Versión básica (todos los modelos)

- T_{máx} 650 °C, 900 °C o 1100 °C
- Carcasa con chapas de acero fino
- Carga desde la parte delantera
- Base del horno accionado de forma electrohidráulica
- Sistema de gasificación para un gas protector o reactivo no inflamable con caudalímetro y válvula magnética
- Regulación de la temperatura realizada como en un horno de cámara
- Posibilidad de conexión de una bomba de vacío opcional (evacuación en frío o funcionamiento hasta 600 °C en vacío)
- Uso conforme a la aplicación definida, con las restricciones de las instrucciones de servicio
- NTLog Basic para controladores Nabertherm: registro de datos del proceso con una memoria USB
- Equipamiento opcional, versión H₂ y versión IDB, ver modelos NR y NRA

Control de Proceso y Documentación

Fabricación Aditiva

[Fabricación aditiva](#)

Tecnología para Procesos Térmicos I

[Catálogo Tecnología para Procesos Termicos I](#)

Tecnología para Procesos Térmicos II

[Catálogo Tecnología para Procesos Térmicos II](#)

Documentación

[Sinóptico de productos](#)

[Control de proceso y documentación](#)

[Homogeneidad de la temperatura y precisión del sistema](#)

[AMS 2750 E, NADCAP, CQI-9](#)

[Funciones de los controladores](#)

[Asignación de los controladores estándar a las familias de hornos](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Temperatura Máxima (°C) [1100°C](#)